

# 制药工程原理与设备 第3版

作者：王志祥主编；杨崧，肖学凤副主编

出版社：北京：人民卫生出版社

出版日期：2016

总页数：414

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/14327918.html>）查找全本  
阅读方式

制药工程原理与设备 第3版 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/14327918.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/14327918.html>

书名：制药工程原理与设备 第3版